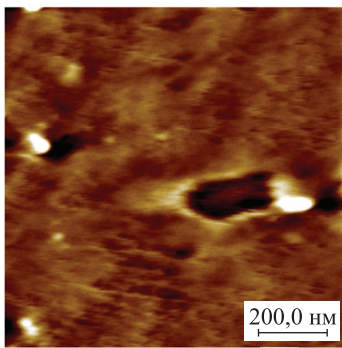
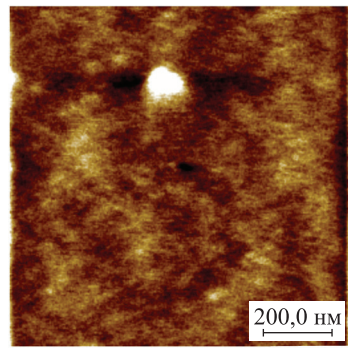
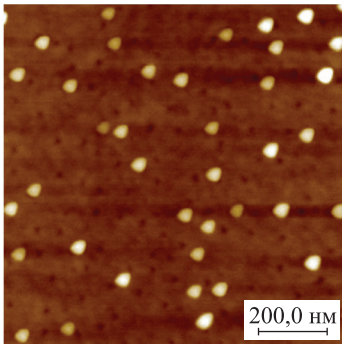


a/a 

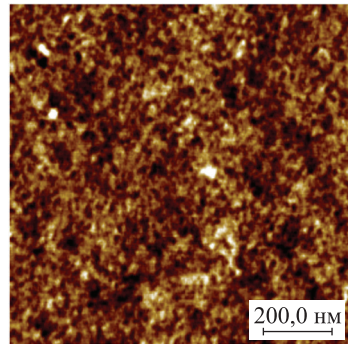
10,0 нм

 b/b 

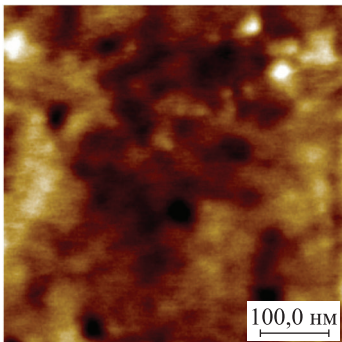
1,2 нм

 c/c 

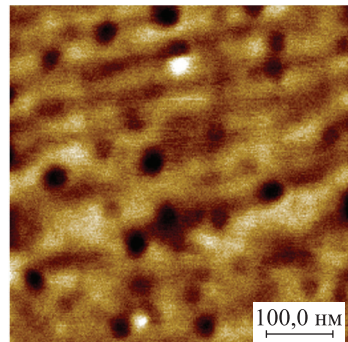
13,8 нм

 d/d 

996,6 пм

 e/e 

4,9 нм

 f/f 

3,0 нм



Рис. 4. АСМ-структура пленок ПММА, сформированных на гидрофилизированных (a , b) и обработанных ПДБР (c – e) предметных стеклах (a , c , e) и кремниевых пластинах (b , d , f) из раствора с концентрацией 1 мг/мл методом спин-коутинга

Fig. 4. AFM structure of PMMA films formed on hydrophilised (a , b) and DBDP-treated (c – f) glass slides (a , c , e) and silicon wafers (b , d , f) from solution with a concentration 1 mg/mL by spin-coating method